ДЕСТРУКЦИЯ ПРИ ГАЗОВОМ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ НАСЫЩЕНИИ ВОДОРОДОМ АМОРФНОГО СПЛАВА Mg65Cu25Y10

<u>Савяк М.П.</u>, Геберт А. (1) , Улеман М. (1), Солонин Ю.М.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина

(1) Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research (IFW) Dresden, P.O., Box 270016, D-01171 Dresden, Germany

Введение

Процессы деструкции при насыщении магниевых сплавов водородом изучены недостаточно. В работе [1,2] авторы указывают, процессы прямого и деструктивного гидрирования определяются термодинамическими характеристиками системы, температурой и давлением. J.J.Reili и R.H. Wiswall описали процессы деструктивного насыщения водородом интерметаллида Мg₂Си в работе [3]. В работе [4] указывается, что полного разделения образовавшихся в результате гидрогенолиза гидрида и интерметаллического соединения не происходит. Такой материал представляет собой частицы с развитой поверхностью контакта между составляющими их компонентами. Нами представлены данные по деструктивному насыщению водородом аморфного сплава Мg₆₅Cu₂₅Y₁₀.

Методика эксперимента

Магниевые сплавы $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}$, в виде лент шириной 5мм и толщиной 30-60 мкм были приготовлены методом спинингования в атмосфере Ar. Насыщение аморфных образцов водородом проводилось в щелочном растворе 0,1 N NaOH с добавками $5x10^{-5}$ mol/1 As_2O_3 в катодной области с силой тока i=-1 mA/cm², а также в газовой фазе при давлении водорода 30 бар и температуре 200 и 300 °C. Образцы идентифицировались с помощью рентгеновской дифрактометрии в кобольтовом излучении. Количество водорода определялось с помощью водородного анализатора LECO 402.

Результаты и обсуждение

Электрохимическое насыщение аморфного сплава $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}$ водородом показало, что при комнатной температуре поглощение водорода сплавом приводит к распаду исходного соединения. В работе [5] представлены данные просвечивающей электронной микроскопии подтверждающие образование соединений: MgH_2 , YH_3 , Cu_2Mg .

Реакция $2Mg_2Cu + 3H_2 = Cu_2Mg + 3MgH_2$, (1) $(\Delta G_{298} = -7.3 \text{ ккал/мол} \pm 1.1 \text{ккал/мол})$ протекает выше температуры 200°С. При комнатной температуре вплоть до 880 атм. реакция не происходит [3]. Не обнаружили авторы работы и тройных гидридов Мg₂CuH₂. В этой же работе указаны теплоты образования при температуре 298°C для Mg₂Cu 4,0±1,1ккал/мол и для Cu_2Mg 5,4±1,1ккал/мол. Образование соединения Си₂Мg при комнатной температуре термодинамически более выгодный процесс, т.к. ДН более отрицательно по сравнению с Мд₂Си, чем можно и объяснить отсутствие тройных гидридов Мg₂CuH₂. С другой стороны, деструкция интерметаллида Мg₂Cu может протекать с образованием чистой меди по следующей реакции Мg₂Cu+2H₂=Cu+2MgH₂ (2) $(\Delta G_{298} = -6.9 \text{ ккал/мол})$. Реакция (2) более предпочтительна при комнатной температуре $(\Delta G_{562} = +1,6 \text{ ккал/мол}).$

Возможно, при электрохимическом насыщении наряду с образованием Cu_2Mg и образуется свободная медь, о чем косвенно можно сделать вывод исходя из высокого содержания поглощенного водорода 4мас.% и результатов сканирующей микроскопии рис.1, где наблюдаются участки с повышенным содержанием меди (светлые участки).

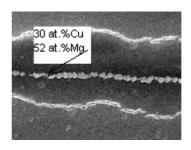


Рис.1 SEM фотографии сплава $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}$, насыщенного до 4 мас.% водорода.

На рис.2 представлены рентгеновские дифрактограммы аморфного сплава $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}$

после газового насыщения. Как видно из рисунка, при 200°C газовое насыщение водородом протекает совместно с процессами кристаллизации. При температуре 200°С насыщение проходит очень слабо и за 10 часов удается достичь емкости только 0.17 мас% водорода. На рентгеновских дифрактограммах зафиксировано фазу YH2 и оксиды CuO, Cu2O, Ү2О3, которые наблюдаются также при кристаллизации исходного сплава в атмосфере аргона. При температуре 300°C после часа насыщения оксиды меди восстанавливаются и процессы насыщения протекает интенсивнее. Однако оксиды Ү, Мд остаются. Как видно из рис.2 (кр.3) при 300°C можно идентифицировать фазу YH_2 и следы MgH_2 . С увеличением времени выдержки коли чество фаз YH2 и MgH2 растет. При содержа нии водорода 1,2 мас.% еще сохраняется чистый Mg. Поэтому увеличение содержания фазы МдН2 можно связывать как с реакцией $Mg_2Cu+H_2=Cu_2Mg+MgH_2$ так и с реакцией Мg+H₂=MgH₂. С увеличением содержания водорода на рентгенограммах заметно увеличивается количество фазы Cu₂Mg и исчезают линии Mg.

После 20 часов насыщения содержание водорода достигает 3.3 мас.%. Рентгеновский анализ полученных фаз представлен на рис 3.

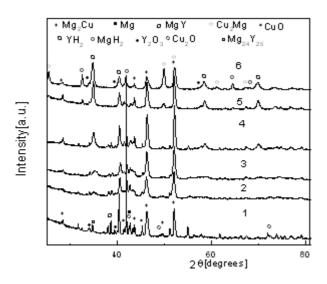


Рис.2.Рентгеновские дифрактограммы сплава $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}H_x$.Насыщении из газовой фазы при:

200°C (2)-5ч, 0,03 мас.%, (3)-10ч, 0,17 мас.% 300°C: (4)-1 ч, 0,26 мас%; (5)-5ч, 1,26 мас.%, (6)-10ч, 2,3 мас%. (1) исходный сплав, нагретый в аргоне при 300°C.

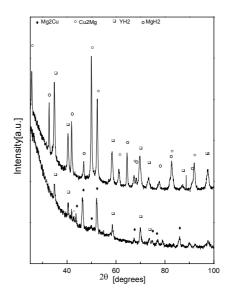


Рис.3. Рентгеновские дифрактограммы $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}H_x$, насыщенного из газовой фазы при $300^{\circ}C$ в течении 20 час до 3,3 мас% водорода.

Выводы

Поглощение водорода сплавами магния, содержащими медь, приводит к их распаду с образованием фаз Cu_2Mg и MgH_2 как при электрохимическом, так и при газовом насыщении, что можно объяснить высокой диффузионной подвижностью свежевосстановленной меди. Нужно отметить, что насыщение аморфного сплава атомарным водородом способствует образованию фазы YH_3 , в то же время как при насыщении из газовой фазы образуется YH_2 .

Литература

- 1. Т.И. Братанич, Т.В. Пермякова, В.В.Скороход. Исследование процесса деструктивного гидрирования интерметаллидов. Порошковая металлургия. 2004. №11/12. —С.93-100.
- 2. Н.М. Власов, А.И. Соловей., И.И. Федик и др. Предельные возможности некоторых интерметаллических соединений по обратимой сорбции водорода.// International Scientific Journal for Alternative Energyand Ecology ISJAEE. 2004.— N4.— C23—27.
- 3. J.J.Reilly. Z. Phys. Chemie NF <u>117</u> (1979) 155.
- 4. И.Г.Констанчук, Е.Ю.Иванов, В.В.Болдырев //Взаимодействие с водородом сплавов и интерметаллидов, полученных механохимическими методами. Успехи химии. 1998. 67. С. 7—75.
- 5. Savyak M., Hirny S, Bauer H-D, Uhlemann M., Eckert J., Schultz L., Gebert A. Electrochemical gydrogenation of $Mg_{65}Cu_{25}Y_{10}$ // J. Alloys and Comp. 2004. **364**. P. 217—228.